

JIPAの森 ~人材育みマップ~

Gコース
技術者向け講座

Jコース
臨時研修

総合力・人材育成

総合力養成

- S01: 知財活動におけるマネジメント講座
- S02: 知財人材育成を通じた知財部門の活性化
- S03: 企業担当者が理解すべき企業(事業)経営と知財との関わり
- S04: M&Aにおける知財デューデリジェンスの実務
- D24: IPランドスケープにも役立つ知財部門に必要な仮説構築及びビジネスフレームワーク演習

知財リーダー・知財トップ(経営戦略)を育成するための研修

- T01: 知財変革リーダー実践
- T02: 知財戦略スタッフ育成研修
- T03: 企業若手知的財産要因育成研修

海外現地研修

- F06: インドの知的財産事情の研修
- F07: アジアの知的財産事情の研修
- F02: 米国 特許制度、法規、判例および模擬裁判等の研修
- F04: 欧州 特許制度、法規、判例および模擬異議申立審理の研修
- F05: 中国知的財産制度および最新事情の研修

技術者向け知財講座

- G7E: 技術者リーダーのための知的財産講座(電気・機械)
- G7C: 技術者リーダーのための知的財産講座(化学)
- G9M: 技術部門マネージャのための知的財産講座
- G5E: 中堅技術者のための知的財産Basic講座(電気・機械)
- G5C: 中堅技術者のための知的財産Basic講座(化学)
- G5A: 中堅技術者のための知的財産Advance講座

戦略・活用・係争

活用

- WE2: 欧州における知的財産の活用と実務
- WC2: 中国における知的財産の活用と実務
- WA2: アジアにおける知的財産の活用と実務
- JC4: 先使用権・ノウハウ管理の勘どころ(特許)
- D22: ビジネスにおけるデータの戦略的利活用における知財実務上の留意点

判例・訴訟

- E01: 特・実判決例の研究
- E07: 特許事例の研究(討論形式)
- C20: わかりやすい知財判例の読み方
- WU2: 米国特許訴訟
- D01: 特・実、審判・審決取消訴訟
- D06: 特許侵害訴訟
- D05: 知的財産契約に関する判例解説

契約

- E05: 英文契約における交渉とドラフティング
- C16: ブランド・ネーミングの実務とテクニック
- WS1: 外国商標法
- C03: 商標法
- D26: 企業における特許ライセンス交渉実務
- JF1: 知財契約における一般条項の概要と注意点
- J69: ライセンス契約実務マニュアルの解説

特許・実用新案

権利化

- JE2: 中国医薬特許の落とし穴を突破する
- JE8: 中国無効審判事例から学ぶ強い中国特許取得方法1
- JE9: 中国無効審判事例から学ぶ強い中国特許取得方法2
- T08: SmartProsecution
- C18: 知財担当者のための国内中間処理実務
- C34: 外国出願・中間対応の実践テクニック
- D18: 企業視点、国内中間処理戦略
- J24: USPTO/EPO審査基準に照らしたグローバル特許戦略のための出願実務

発明説明書・明細書の書き方

- E08: わかる! 英文明細書校閲のコツ
- JA6: 本質を考えた発明説明書の書き方演習(ビジネス方法関連発明)
- C24: 特許発明の技術的範囲について(化学)
- C26: 特許発明の技術的範囲について(電気・機械)
- C8C: 明細書のあり方(化学) ~演習~
- D8C: 明細書のあり方(化学)・アドバンスコース
- C8A: 明細書の書き方(化学)
- G3C: 本質を考えた発明説明書の書き方演習(化学)
- C8B: 明細書の書き方(電気・機械・SW)
- G3S: 本質を考えた発明説明書の書き方演習(SW)
- C08: 明細書の書き方(化学・電気・機械)
- G3E: 本質を考えた発明説明書の書き方演習(電気・機械)

各国の特許制度

- JB9: オーストラリア・ニュージーランドの知的財産制度と最新事情
- J71: インドの産業と特許制度~その現状と展望~
- JF2: 欧州特許基礎セミナー
- WE1: 欧州特許制度
- WC1: 中国知的財産制度
- WP1: 特許に関する国際条約
- WA1: アジアの特許制度
- WUS(セット受講)
- WU1: 米国特許制度
- C01: 特許法・実用新案法
- WU0: 米国特許基礎セミナー

商標

- JE7: 商標ランドスケープ実践演習
- JE6: 商標ランドスケープ入門
- JE4: 企業における理想の商標業務を考える
- JC1: 商標ランドスケープに挑戦してみよう!
- JE3: 商標的使用の判断実務
- D03: 商標・不公正競争判例と企業における対応
- JD7: 商標調査応用
- C16: ブランド・ネーミングの実務とテクニック
- JE1: 商標調査基礎2(識別力判断)
- WS1: 外国商標法
- JD9: 商標調査基礎1(類否判断)
- C03: 商標法
- JD8: 商標調査入門「商標はどうやって調べるの?」

調査・情報

- C9E: 知財情報システムの活用
- C9F: 中国特許調査講座
- C9B: 化学分野における実践的特許調査
- C9A: 特許情報と特許調査(実践)
- G5R: 中堅技術者のための特許情報
- B09: 特許情報と特許調査基礎

ビジネススキル

- T04: 知財×英語実践トレーニング(権利化編)
- T07: 知財×英語実践トレーニング(権利活用コース)
- C30: 特許分野の中国語読解講座
- C15: 交渉学(入門)
- D15: 交渉学(応用)
- E15: 交渉学(極み)
- T05: 交渉実践研修
- C28: 組織内対話力(入門)
- C36: 知財部員のためのコミュニケーション力
- JA4: 知財担当者のためのコーチング講座
- JE5: ロジカルライティング

語学力

対話力

意匠

- C02: 意匠法
- B02: 意匠基礎

産業財産権以外に関する法律

- C10: 不正競争防止法と独占禁止法
- C07: 民事訴訟法概要
- JA1: 知ってごろう! 景品表示法の基本~その商品PR大丈夫??~
- C06: 民法概要
- C11: 著作権法(著作権法と企業実務)
- B05: 知財法務基礎

知財管理・経理・財務

- D20: 知財管理実務者のための財務講座
- C38: 国内外のグループ企業間における知財の活用・支援に関する税務問題
- C32: 知財事務担当者向け経理講座
- B21: 企業における知的財産管理実務(Basic)

B01: 特許実務基礎

1. 特許実務必須能力研修
2. 新人向け 国内外の拒絶理由対応研修
3. 日本との相違点で知る外国特許制度
4. 実践!初めての特許出願!
5. 実践!初めての国内特許中間処理!
6. 実践!初めての外国特許中間処理!
7. ロケットスタートのための、新人向けQ&Aコーナー

AB1

A01: 知的財産制度基礎

1. 知的財産制度の概要
2. 知財新人に向けた知財マインド
3. 特許・実用新案制度
4. 特許情報と特許調査
5. 外国の特許制度
6. 不正競争防止法・独占禁止法
7. 意匠制度
8. 商標制度
9. 知的財産契約概要
10. 著作権制度
11. 企業における知的財産の価値と活用とは

基礎

G1N: 技術系新入社員のためのIPマナー講座

C22: ケースで学ぶ営業担当者のための知的財産講座